

# 대 한 민 국 특 허 청 KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

별첨 사본은 아래 출원의 원본과 동일함을 증명함.

This is to certify that the following application annexed hereto is a true copy from the records of the Korean Intellectual Property Office.

출 원 번 호 :

특허출원 2000년 제 26876 호

Application Number

출 원 년 월 일 :

2000년 05월 19일

Date of Application

출 원 인:

엘지.필립스 엘시디 주식회사

Applicant(s)

<sup>2001</sup>년 <sup>03</sup>월 <sup>14</sup>일

특 허 청 **장** COMMISSIONER , 1020000026876

【서류명】 특허출원서 [권리구분] 특분 【수산처】 특분청장 【제출일자】 2000.05.19 【발명의 명칭】 액정표시출자 및 그 제조방법 【발명의 영문명칭】 Liquid Orystai Display Device and Method of Fabricatin the same 【출원인】 엘지 . 필립스 엘시티 주식회사 【명칭】 【출원인코드】 1-1998-101865-5 【성명】 김영호 【대리인코드】 9-1998-000083-1 【포괄위임등록번호】 1999-001050-4 【발명자】 【성명의 국문표기】 임주수 【성영의 영문표기】 LIM.Joo See 【주민등록번호】 700929-1901416 【우편번호】 730-330 【至至】 경상북도 무례시 황상동 금용아파트 501동 105호 [국덕] kR

【발명자】

【성명의 국문표기】 강인병

【성명의 영문표기】KANG.In Byeong【주민등록번호】630511-1357717

【우편번호】 730-050

【주소】 경상북도 무비지 남통동 청구아파트 105동 102호

[국덕] KR

【심사청구】 청구

【취지】 특허법 제42조의 규정에 의한 출원, 특허법 제60조의 규정

에 의한 출원점사 를 청구합니다. 대리언

김영호 (인)

## [수수료]

[첨부서류]

【기본출원료】	20	면	29.000	원
[가산출원료]	2	면	2,000	원
【우선권주장료】	(_)	건	0	원
【참사청구료】	20	100	749.000	원
[하게]	780	780 000 원		

【합계】

1. 요약서·명세서(도면)\_1통

#### 【요약서】

#### 

본 발명은 표시면의 반사율을 줄이도록 한 액정표시소자 및 그 제조방법에 관한 것이다.

본 발명은 액정표시소자의 절환소자 및 충전소자내에 형성된 금속박막의 화소전국 즉 끝단으로부터 화소영역 쪽으로 소정 길이만큼 더 연장되어 급속박막 쪽으로 입사되는 외부광을 차단하기 위한 광착단부계를 형성하게 된다.

본 발명에 따른 액정표시소자 및 그 제조방법에 의하면, 금속박막에 입사되는 외부 광의 반사광에 의해 발생되는 콘트라스트 저하를 최소화할 수 있게 된다.

#### 【대표도】

도 1



#### 【병세서】

#### 【발명의 명장】

액정표시소자 및 그 제조방법(Liquid Crystal Display Device and Method of Fabricating the same)

#### 【도면의 간단한 설명】

도 1은 동상적인 액정표시소사의 배면기관에서 한 화소를 나타내는 평먼도.

도 2는 도 1에서 선 'A-A' '을 따라 걸취하여 나타내는 박막트랜지스터의 단면도.

도 3은 도 1에서 선 'B-B' '을 따라 설취하여 나타내는 박막트렌지스터의 단면도.

도 4는 본 발명의 실시예에 따른 액성표시소자의 배면기관에서 한 화소를 나타내는 평면도.

도 5는 도 4에서 선 'C-C' '을 따라 설취하여 나타내는 박막트랜적스터의 단면도.

도 6은 도 5에서 선 'D-D' '을 따라 필취하여 나타내는 박막트랜지스터의 단면도.

## < 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >

1,21 : 배면기판 2,22 : 전면기판

3.23 : 게이트전국 4.24 : 게이트절연막

5.25 : 오띡접촉충 6.26 : 소오스전급

7.27 : 트레인전극 8.28 : 패시베이션증



9,29,16,36 : 콘택홀 10,30 - 화소전극

11.31 : 블랙매트릭스 : 12.32 : 박막트랜지스터

13.33 : 데이터라인 14.34 게이트라인

15.35 : 상부전국 17.18 : 반사광이 발생되는 부분

19.39 : 스토리지 캐패시터 20.40 활성층

3la : 블랙매트릭스의 제1 차단부 3lb : 블랙매트릭스의 제2 차단부

#### 【발명의 상세한 설명】

#### 【발명의 목적】

【발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술】

- 본 발명은 액정표시소자 및 그 제조방법에 관한 것으로 특히, 표시면의 반사율을 줄이도록 한 액정표시소자 및 그 제조방법에 관한 것이다.
- 역티브 매트릭스(Active Matrix) 구동방식의 액정표시소자는 스위칭 소자로서 박막트랜지스터(Thin Film Transistor : 이하 'TFT'라 함)를 기용하여 자연스러운 동화상을 표시하고 있다. 이러한 액정표시소자는 브라운관에 비하여 소형화가 가능하며, 퍼스널컴퓨터(Personal Computer)와 노트북 컴퓨터(Note Book Computer)는 물론, 복사기 등의 사무자동화기기, 휴대전화기나 호출기 등의 휴대기기까지 광범위하게 이용되고 있다.
- 도 1 및 도 2를 참조하면, 종래의 액정표시소자는 배면기판(1) 상에 게이트라인 (14)과 데이터라인(13)이 교차되게 형성되며, 그 내부에 화소전국(10)이 형성된다. 게이트라인(14)과 데이터라인(13)의 교차부에는 TFT(12)가 형성된다.

(4) TFT(12)는 케이트전국(3), 소오스전국(6) 및 트레인전국(7)을 구비하여 게이트전국(3)에 인가되는 스캔털스 기간동안 데이터라인(13) 상의 데이터신호를 화소전국(10)에 공급하게 된다. 케이트전국(3)은 케이트라인(14)과 연결되며, 소오스전국(6)은 테이터라인(13)과 연결된다. 트레인전국(7)은 콘택홀(9)을 통하여 투명 전도성물질인 인튬-틴-옥사이드(Indium-Tin-Oxide: 이하 'ITO'라 함)로 중착된 화소전국(10)과 접속된다. 케이트전국(3) 및 케이트라인(14) 위에는 무기 절연물질로 중착된 케이트절연막(4)이 형성되고 그 위에 활성증(20) 및 오믹접촉증(5)이 중착된다. 이와 같은

조각 종래의 액정표시소자에 있어서, 케이트라인(14) 상에는 스토리지 캐패시터(19)가 형성된다. 스토리지 캐패시터(19)는 이전 주사기간 동안 다음 주사라인의 구동전압을 축적함으로써 구동전압을 낮추는 역할을 한다. 스토리지 캐패시터(19)의 상부전국(15)은 도 3과 같이 소오스전국(6) 및 드레인전국(7) 형성시 금속 또는 금속합금으로 형성된다. 이 상부전국(15)과 중첩된 케이트라인(14)은 스토리지 캐패시터(19)의 하부전국 역할을 한다. 스토리지 캐패시터(19)의 상부전국(15)은 페시베이션충(10)을 관통하는 콘택홀(16)을 통하여 화소전국(10)과 접속된다.

TFT(12) 위에는 무기 절면재료 또는 유기절연재료로 된 패시베이션층(8)이 형성된다.

액정을 사이에 두고 배면기판(1)과 대면되는 전면기판(2)에는 블랙매트릭스(11)가 형성된다. 이 블랙매트릭스(11)는 화소의 유효표시영역 이외의 부분에 위치하여 자신에 게 입사되는 모든 파장의 광을 흡수하게 된다. 한편, 전면기판(2)에는 블랙매트릭스 (11) 이외에 도시하지 않은 공통전극, 컬러필터 및 배향막 등이 형성된다.

의 이와 같은 액정표시소자는 블랙매트릭스(11)의 구조에 의해 표시면에서 많은 양의 반사광이 발생되는 문제점이 있다. 이를 상세히 하면, 블랙매트릭스(11)는 그 패턴 구



조상 도 1에 나타낸 바와 같이 드래인전국(7)의 화소전국축 일부분(17)과 스토리지 캐래시터 상부전국(15)의 화소전국축 일부분(18)에 중합되지 않는다. 그 결과, 도 2 및 도 3에 나타낸 바와 같이 블랙대트릭스(11)와 스토리지 캐래시터의 상부전국(15) 및 트레인전국(7) 사이의 영역(01.02)에 외부광이 입사되면 이 광이 금속으로 된 상부전국(15) 및 트레인전국(7)으로부터 반사된다. 이러한 반사광은 사용자의 눈에 입사되어 콘트라스트를 감소시켜 표시화상의 선명도를 떨어뜨리게 된다. 특히, 항공기에는 태양광의 직사광이 많게 되므로 항공기의 조종실에 설치되는 각종 액정표시패널은 그 만큼 반사광량이 많아지게 된다. 따라서, 항공기용 액정표시패널은 반사광에 의해 화상의 선명도가 더 떨어지게 되므로 조종사의 판단오류를 야기시킬 수 있다.

#### 【발명이 이루고자 하는 기술적 과제】

조방법을 제공함에 있다.

#### 【발명의 구성 및 작용】

- \*26\* 상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명에 따른 액정표시소자는 철환소자에 중첩되며 절환소자 내에 형성된 금속박막의 화소전극측 끝단으로부터 화소영역 쪽으로 소정 길이만큼 더 연장되어 상기 금속박막 쪽으로 입사되는 외부광을 차단하기 위한 광차단부재를 구비한다.
- <27>본 발명에 따른 액경표시소자는 중전소자에 중첩되며 충전소자 내에 형성된 금속박

막의 화소전국측 끝단으로부터 화소영역 쪽으로 소정 길이만큼 더 연장되어 상기 금속박 막 쪽으로 입사되는 외부광을 차단하기 위한 광차단부채를 구비한다.

본 발명에 따른 액정표시소자는 화소영역들 사이의 경계부에 형성되는 블랙매트리스와, 블랙매트리스에 연결되며 박막트랜지스터 내에 형성된 금속박막의 화소전구축 끝 단으로부터 화소영역 쪽으로 소정 길이만큼 더 연장되는 제1 더미 블랙매트리스와, 블랙매트리스에 연결되며 스토리지 캐패시터 내에 형성된 금속박막의 화소전구축 끝단으로부터 화소영역 쪽으로 소정 길이만큼 더 연장되는 제2 더미 블랙매트릭스를 구비한다

본 발명에 따른 액정표시소자의 제조방법은 게이트라인과 데이터라인 사이의 화소 영역에 화소전국을 형성하는 단계와, 게이트라인과 데이터라인의 교차부에 급속박막을 포함하는 철판소자를 형성하는 단계와, 절환소자 내에 형성된 금속박막의 화소전국측 끝 단으로부터 화소영역 쪽으로 소정 길이만큼 더 연장되어 금속박막 쪽으로 입사되는 외부 광을 차단하기 위한 광차단부재를 절환소가에 중첩되게 형성하는 단계를 포함한다.

본 발명에 따른 액정표시소자의 제조방법은 게이트라인과 데이터라인 사이의 화소 역역에 화소된국을 현성하는 단계와, 게이트라인 상에 금속박막을 포함하는 충전소자를 형성하는 단계와, 충전소자 내에 형성된 금속박막의 화소전국측 끝단으로부터 화소영역 쪽으로 소청 길이만큼 더 연장되어 금속박막 쪽으로 입사되는 외부광을 차단하기 위한 광차단부재를 금속박막과 중첩되게 형성하는 단계를 포함한다.

본 발명에 따른 액정표시소자의 제조방법은 게이트라인과 데이터라인 사이의 화소 영역에 화소건국을 배면기판 상에 형성하는 단계와, 게이트라인과 데이터라인의 교차부 에 금속박막을 포함하는 박막트랜지스터를 배면기판 상에 형성하는 단계와, 금속박막을 포함하는 스토리지 캠페시터를 게이트라인에 중됩되게 상기 배면기판 상에 형성하는 단



계와, 배면기관과 대면되는 전면기관 상에 화소영역들 사이의 정계부에 위치하도록 블랙 대트릭스를 형성하는 단계와, 박닥트랜지스터 내에 형성된 금속박막의 화소권극측 끝단으로부터 화소영역 쪽으로 소정 필이만큼 더 연장되는 제1 더미 블랙대트릭스를 전면기판 상에 형성하는 단계와, 스토리지 캐패시터 내에 형성된 금속박막의 화소전극측 끝단으로부터 화소영역 쪽으로 소정 길이만큼 더 연장되는 제2 더미 블랙매트릭스를 상기 전면기판 상에 형성하는 단계를 포함한다.

- 상기 목적 외에 본 발명의 다른 목적 및 특징들은 첨부도면을 참조한 실시예에 대한 설명을 통하여 명백하게 드러나게 될 것이다.
- 이하. 본 발명의 실시예를 첨부한 도 4 내기 도 6을 참조하여 상세히 설명하기로 한다.
- 도 4 및 도 5를 참조하면, 본 발명의 실시에에 따른 액정표시소자는 배면기판(21) 상에 게이트라인(34)과 데이터라인(33)이 교차되게 형성되며, 그 내부에 화소전극(30)이 형성된다. 게이트라인(34)과 데이터라인(33)의 교차부에는 TFT(32)가 형성된다.
- TFT(32)는 게이트전국(22), 소오스전국(26) 및 드레인전국(27)을 구비하여 게이트 전국(23)에 인가되는 스캔필스 기간동안 데이터라인(33) 상의 데이터신호를 화소전국 (30)에 공급하게 된다. 게이트전국(23)은 게이트라인(34)과 연결된다. 소오스전국(26)은 데이터라인(33)과 연결된다. 드레인전국(27)은 화소전국(30)과 접속된다.
- 이와 같은 TFT의 제조공정은 먼저, 배면기판(1)상에 스퍼터링(Sputtering) 등의 방법으로 알루미늄(AI) 또는 구리(Cu) 등을 증확하여 금속박막이 형성되면서 시작된다. 이 금속박막은 습식 방법을 포함하는 포토리쏘그래피 방법으로 배면기판(21)의 소청 부



분에만 잔류되도록 패터닝된다. | 이렇게 패터닝된 금속박막은 페이트전국(23)과 케이트 라인(34)으로 첫성된다. 이어서, 화학기상증착(Chemical Vapor Deposition : 이하 'CVD' 라함) 방법을 이용하여 산화실리콘 또는 질화실리콘 등의 절연물질이 케이트전극(23) 및 게이트라인(34)이 형성된 기판 상에 전면 중착되어 게이트절연막(24)이 형성된다. 이 게이트철연막(24)은 게이트전국(23)과 게이트라인(14)을 덮개된다. 게이트철연막(4) 위 에는 (VD 등의 증착방법을 이용하여 활성증(40)과 오믹접촉증(25)이 순차적으로 형성된 다. 여기서, 활성층(40)은 불순물이 도핑되지 않은 비정질실리콘 또는 다결정실리콘으 로 형성된다. 그리고 오믹접촉충(25)은 N형 또는 P형의 불순물이 고농도로 도핑된 비정 질 실려콘 또는 다결정실리콘으로 형성된다. 활성충(40) 및 오막접촉증(25)은 이방성식 작을 포함하는 포토리쏘그래피 방법으로 패터닝되어 게이트전극(23)과 대응하는 부분에 만 잔류된다. 오막접촉총 위에는 소오스건국(26) 및 드레인전국(27)이 형성된다. 소오 스전국(26) 및 드레인전국(27)은 몰리브덴(Mo), 티타늄 또는 탄탈륨 등의 급속이나. MoW. MoTa 또는 MoNb 등의 몰리브덴 합금(Mo alloy)이 CVD방법 또는 스퍼터닝방법으로 오믹접촉충 상에 중착된 후 패터닝됨으로써 형성된다. | 소오스전극(26) 및 드레인전극 (27)의 패터닝시 오버에장에 의해 케이트전국(23) 상의 오믹접속송(25)이 패터닝되어 활 성층(40)이 노출된다. \_ 이러한 구조를 가지는 TFT(32) 위에는 산화실리콘, 질화실리콘 등의 무기 절연물질 또는 아크릴(acryl)제 유기화합물, BCB(B

-stagged-divinyl-siloxane benzocyclobutene) 또는 PFCB(perfluorocyclobutane) 등의유기절연물이 중착된다. 이렇게 TFT(32) 상에 중착된 무기절연재료 또는 유기절연재료 또는 유기절연재료 또는 위기절연재료 또는 위기절연제료 또는 위기절연제표 또는 위기절연제표

10200000026876

콘택홀(29)이 형성된다. 그 다음, 패시베이선증(28)과 콘택홀(29) 위에는 [TO, 인듐-아연-옥사이드(Indium-Zinc-Oxide: IZO) 등의 투명 전도성물질이 중확된다. 이 투명 전도성막은 콘택홀(29)을 통해 드레인전극(27)과 접촉된다. 그리고 케이트라인(34)과 데이터라인(33) 사이의 화소영역에만 화소전극(30)이 형성되도록 투명 전도성막이 잔류되도록 패터닝된다.

또한, 본 발명의 실시예에 따른 액성표시소자는 케이트라인(14) 상에 항성되는 스토리지 캠페시터(39)를 구비한다. 스토리지 캠페시터(39)는 이전 주사기간 동안 다음 주사라인의 구동전압을 축적함으로써 구동전압을 낮추는 역할을 한다. 스토리지 캠페시터(39)의 상부전국(35)은 도 6과 같이 소오스전국(26) 및 드레인전국(27) 형성시 금속 또는 금속합금을 케이트라인(34)과 중첩되게 패터닝함으로써 형성된다. 이 상부전국 (35)과 중첩된 케이트라인(34)은 스토리지 캠페시터(39)의 하부전국 역할을 한다. 스토리지 캠페시터(39)의 상부전국(35)은 페시베이션중(30)의 패터닝시 형성된 콘택홀(36)을 통하여 화소전국(10)과 접속된다.

액정을 사이에 두고 배면기판(21)과 대면되는 전면기판(22)에는 블랙매트린스(31) 가 형성된다. 이 블랙매트릭스(31)는 화소의 유효표시영역 이외의 부분 즉, TFT(32), 데이터라인(33), 게이트라인(34) 및 스토리자 캐패시터(39)가 위치한 화소간 경계부분에 형성되며, 화소간 잭신호간섭을 방지함과 아울러 표시면으로부터의 입사되는 광의 반사 광을 차단하는 역할을 한다. 이를 위하여, 블랙매트릭스(31)는 TFT(32)에 중첩되는 제1차단부(31a)와, 스토리지 캐패시터(39)에 중첩되는 제2차단부(31a)를 포함한다. 제1차단부(31a)는 도 5와 같이 드레인전극(27)의 화소전극측 끝단으로부터 소청 길이(C1)만큼 더 신장되어 드레인전극(27)을 포함한 IFT(32)의 금속박막으로 입사되는 외부광을 흡



수하게 된다. 제2 차단부(31b)는 도 6과 같이 스토리의 캐패시터(39)의 상부전급(35)의 화소전급축 끝단으로부터 소청 길이(C2)만큼 더 선상되어 상부전급(35)을 포함한 스토리지 캐패시터(39)의 급속박막으로 입사되는 외부광을 흡수하게 된다. 이 블랙대트릭스(31)는 흑색안료가 점가된 폴리이미드 등의 유기재료를 도포함으로써 전면 기관(22) 상에 형성된다. 한편, 전면기판(22)에는 블랙대트릭스(31) 이외에 도시하지 않은 공통건급, 컬러필터 및 배향막 등이 형성된다.

#### 【발명의 효과】

- 상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 액정표시소자 및 그 제조방법은 화소간 성계부 에 형성되는 블랙 매트릭스를 TFT의 드레인전국 및 스토리지 캐패시터의 상부전국까지 연장하게 된다. 이에 따라, 본 발명에 따른 액정표시소자 및 그 제조방법에 의하면, 금속박막에 입사되는 외부광의 반사광에 의해 발생되는 콘트라스트 저하를 최소화할 수 있게 된다. 특히, 본 발명에 따른 액정표시소자는 외부광의 반사광을 최소화함으로써 태양광의 직사광이 입사되는 항공기용 표시패널에 설합하게 되다.
- 의상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 정구의 범위에 의해 정하여 져야만 할 것이다.



#### 【특히 성무범위】

#### 【성구항 1】

게이트라인과 데이터라인 사이의 화소영역에 화소전국이 마련되며 상기 게이트라인 과 데이터라인의 교차부에 절환소자가 형성된 액정표시소자에 있어서,

삭기 절환소차에 중첩되며 상기 절환소차 내에 형성된 금속박막의 화소전극측 끝단으로부터 상기 화소영역 쪽으로 소장 길이만큼 더 연장되어 상기 금속박막 쪽으로 입사되는 외부광을 차단하기 위한 광착단부제를 구박하는 것을 특성으로 하는 액경표시소차.

#### 【청구항 2】

세 1 항에 있어서.

상기 광차단부채는 상기 절환소자 및 화소전극이 형성된 배면기관과 대면되는 전면 기관 상에 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시소자.

#### 【청구항 3】

계 2 항에 있어서.

상기 광자단무재는 블랙대트릭스인 것을 특징으로 하는 액정표시소자.

#### 【청구항 4】

제 1 항에 있어서,

상기 절환소자는 상기 게이트라인과 데이터라인의 교차부에 형성되어 상기 화소전 극을 구동시키기 위한 박막트랜지스터이며,

상기 철환소자의 금속박막은 상기 화소전국과 접속되는 트레인전국인 것을 특징으로 하는 액정표시소자.



#### 【청구항 5】

제어트라인과 데이터라인 사이의 화소영역에 화소전국이 마련되면 상기 제어트라인 상에 중전소자가 형성된 액정표시소자에 일어서,

상기 중선소자에 중립되며 상기 충전소자 내에 형성된 급속박막의 화소전극측 끝단으로부터 상기 화소영역 쪽으로 소청 길이만큼 더 연장되어 상기 금속박막 쪽으로 입사되는 외부광을 차단하기 위한 광차단부채를 구비하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자.

#### 【청구항 6】

게 5 항에 있어서,

상기 광차단부재는 상거 충전소자 및 화소전국이 형성된 배면기관과 대면되는 전면 기관 살에 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시소자.

#### 【청구항 7】

게 6 항에 있어서.

상기 광차단부재는 블랙매트릭스인 것을 특징으로 하는 액정표시소자.

#### 【청구함 8】

게 5 항에 있어서.

상기 중선소자는 상기 케이트라인과 유전체층을 사이에 두고 형성되는 상부전극을 포함하는 스토리기 캐패시터이며,

상기 중선소자의 금속박막은 상기 스토리지 캐패시터의 상부전국인 것을 특징으로 하는 액정표시소자.



#### 【청구항 9】

제이트라인과 테이터라인 사이의 화소영역에 가소선국이 마련되며 상기 페이트라인 과 테이터라인의 교차부에 박막트랜지스터가 형성되고 상기 제이트라인 상에 스토리지 캐패시터가 형성되는 액성표시소자에 있어서,

장기 화소영역들 사이의 경제부에 형성되는 블랙매트릭스와,

장기 블랙매트릭스에 연결되며 상기 박막트랜지스터 내에 형성된 금속박막의 화소 전국측 끝단으로부터 상기 화소영역 쪽으로 소정 길이만큼 더 연장되는 제1 터미 블랙메 트릭스와.

상기 블랙매트릭스에 연결되며 상기 스토리지 캐패시터 내에 형성된 금속박막의 화소전극축 끝단으로부터 상기 화소영역 쪽으로 소청 길이만큼 더 연장되는 제2 디미 블랙매트릭스를 구비하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자.

#### 【청구향 10】

게 9 항에 있어서.

성기 씩씩드랜지스터의 금속박박은 상기 화소선극과 접속되는 드레인선극이며,

상기 스토리지 캐패시터의 금속박막은 상기 게이트라인과 유전체증을 사이에 두고 형성되는 상부친극인 것을 특징으로 하는 액정표시소자.

#### 【청구항 11】

게이트라인과 데이터라인 사이의 화소영역에 화소진극을 형성하는 단계와.

상기 게이트라인과 데이터라인의 교차부에 금속박막을 포함하는 철환소자를 성성하는 단계와.



상기 절환소자 내에 형성된 급속박막의 화소천구주 끝단으로부터 상기 화소영역 쪽으로 소성 길이만큼 더 연장되어 상기 금속박막 쪽으로 입사되는 외부광을 차단하기 원한 광가단부재를 상기 절환소사에 중첩되게 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법.

#### 【정구항 12】

제 11 항에 있어서.

상기 절환소자 및 화소전극은 배면기판 상에 형성되며,

상기 광차단부채는 액정을 사이에 두고 상기 배면기관과 대면되는 전면기관 상에 평성되는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법.

#### 【청구항 13】

게 12 항에 있어서,

각기 광차단부채는 블랙매트릭스인 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법.

#### 【청구학 14】

게 12 항에 있어서.

상기 절환소자는 상기 제이트라인과 데이터라인의 교차부에 형성되어 상기 화소선 국을 구동시키기 위한 박막트랜지스터이며,

상기 절환소자의 금속박막은 상기 화소전극과 접속되는 드레인전극인 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법.



### [청구항 15]

계획트라인과 데이터라인 사이의 화소영역에 화소전극을 형성하는 단계와.

상기 케이트라인 상에 금속박막을 포함하는 중전소자를 형성하는 단계와,

상기 중선소자 내에 형성된 금속박막의 화소전극축 끝단으로부터 상기 화소영역 쪽으로 소성 길이만큼 더 연장되어 상기 금속박막 쪽으로 입사되는 외부광을 차단하기 위한 광차단부재를 상기 금속박막과 중첩되게 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자.

#### 【청구항 16】

제 15 항에 있어서,

상기 중선소자 및 화소전극은 배면기관 상에 형성되며.

상기 공차단부채는 액정을 사이에 두고 상기 배면기관과 대면되는 전면기관 상에 형성되는 것을 특강으로 하는 액정표시소자의 제조방법.

#### 【청구항 17】

제 16 항에 있어서.

상기 광차단부개는 블랙매트릭스인 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법.

#### 【청구항 18】

제 15 항에 있어서.

상기 중천소자의 금속박막은 상기 게이트라인과 유전체충을 사이에 두고 형성되는 상부전국인 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법.



#### 【청구항 19】

케이트라인과 테이터라인 사이의 화소영역에 화소전국을 배면기관 상에 정성하는 단계와.

상기 케이트라인과 데이터라인의 교차부에 금속박막을 포함하는 박막트랜지스터를 상기 배면기판 상에 형성하는 단계와.

금속박막을 포함하는 스토리지 캐패시터를 상기 게이트라인에 중집되게 상기 배면 기판 상에 형성하는 단계의.

상기 배면기판과 대면되는 전면기판 상에 상기 화소영역들 사이의 경계부에 위치하도록 블랙매트릭스를 형성하는 단계와,

상기 박막트랜지스터 내에 형성된 금속박막의 화소전국측 끝단으로부터 상기 화소 영역 쪽으로 소정 길이만큼 더 연장되는 제1 더미 블랙매트릭스를 상기 선년기관 상에 형성하는 단계와.

장기 스토리지 개패시터 내에 형성된 급속박막의 화소전국축 끝단으로부터 상기 화소청억 쪽으로 소형 들이만급 너 원광되는 제2 너니 클랙매트릭스를 상가 전인기관 상에 형성하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자의 제조방법.

#### 【청구항 20】

게 19 항에 있어서.

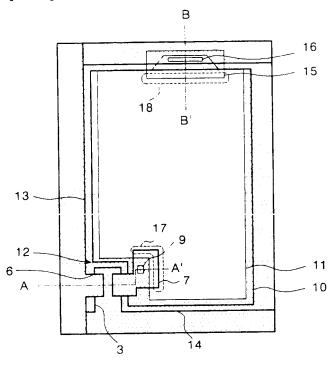
상기 박막트랜지스터의 금속박막은 상기 화소전극과 접속되는 드레인천극이며,



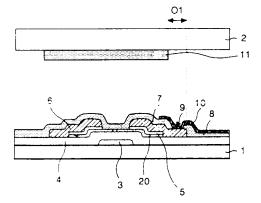
상기 스토리지 캠페시턴의 금속박막은 상기 케이트라인과 유전체증을 사한에 무고 형성되는 상부전국인 것을 특징으로 하는 액성표시소자.

# [도면]



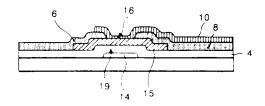


[压 2]

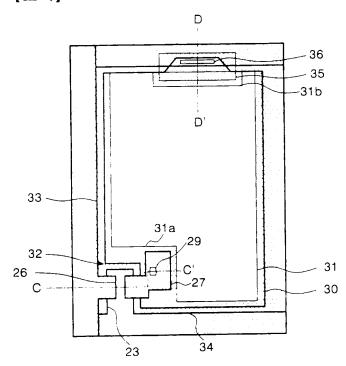


[E 3]

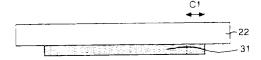


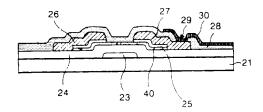


[51 4]



# [玉 5]





# [도 6]

